

**ОБЛАСТЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОЛЯРИТОНОВ
В СИСТЕМЕ СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ
В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕ**

© Т.Р.Барлас, А.В.Гончаренко, Н.Л.Дмитрук

Институт физики полупроводников Академии наук Украины,
252000 Киев, Украина

(Поступила в Редакцию 25 мая 1995 г.

В окончательной редакции 30 августа 1995 г.)

В рамках теории многократного рассеяния при пренебрежении эффектами диссипации рассчитана трехмерная область сильной локализации электромагнитных волн в безразмерных координатах число заполнения f -относительная диэлектрическая проницаемость ϵ^* — параметр размера η . Рассмотрены сечения этой области плоскостями $f = \text{const}$ и $\epsilon = \text{const}$. Показано, что область локализации в трехмерном пространстве односвязна и имеет сложную структуру, отвечающую высшим порядкам рассеяния.

Известно, что в результате когерентной интерференции волн, рассеянных неупорядоченными частицами, коэффициент диффузии света $D = \frac{1}{3}V_e l$ может становиться пренебрежимо малым (здесь V_e — скорость переноса энергии, l — средняя длина свободного пробега фотона). При определенных соотношениях концентрации, размеров, диэлектрической постоянной частиц может наступить необходимая корреляция фаз рассеянных волн, в результате чего волна не проникает в глубь среды. Необходимо отметить, однако, что условие $D \approx 0$ может быть выполнено либо при $V_e \approx 0$, либо при $l \approx 0$. Именно второй случай означает сильную локализацию. Настоящая работа посвящена определению условий, при которых удовлетворяется критерий локализации для случайно распределенных сферических частиц.

Общая постановка задачи и некоторые ограничения

Мы рассматриваем вслед за [1,2] проблему локализации света в системе сфер с отрицательной диэлектрической проницаемостью, случайным образом распределенных в прозрачной диэлектрической матрице. Тогда распространение света может быть описано в рамках теории многократного рассеяния. Согласно теории Ми, электромагнитное поле возле поверхности частицы с отрицательной диэлектрической проницаемостью может быть велико, и особенно вблизи так называемых резонансов Ми. Это приводит к большому сечению рассеяния сферы, и длина свободного пробега фотона может стать малой даже

при низких концентрациях частиц. Метод, основанный на приближении средней T -матрицы в рамках диаграммной функции Грина, был использован в работе [1] для металлических частиц. Показана возможность локализации света в области 2.7–3.3 eV для частиц Ag с радиусами 30–50 нм. В [2] этот метод использован для расчета области локализации (ОЛ) фонон-поляритонов и определения длины локализации в системе $\text{TiO}_2\text{-GaP}$. В [3] определение ОЛ было проведено для системы, моделируемой как диэлектрические сферы As_2O_3 в поверхностном слое GaAs. Мы применяем подобный подход, используя безразмерные величины, и определяем ОЛ поляритонов в общем случае (в пространстве безразмерных параметров). Это позволяет определить сочетания материалов, для которых возможна локализация, необходимые для этого размеры и концентрацию частиц. Рассматривая рассеяние света на сферической частице, мы будем удерживать три члена в разложении Ми и определяем ОЛ с учетом трех соответствующих порядков рассеяния.

Примем, что материалы матрицы и включений немагнитны, и введем приведенную диэлектрическую проницаемость частицы $\epsilon^* = \epsilon_s/\epsilon_m$, где ϵ_s , ϵ_m — диэлектрические проницаемости сфер и матрицы соответственно. Считая, что радиус частицы R , введем также параметр размера $\eta = 2\pi R/\lambda = kR$, где k и λ — волновой вектор и длина волны света в вакууме. Третий безразмерный параметр — число заполнения, или объемная доля частиц f . Введение параметров ϵ^* , η и f позволяет значительно упростить довольно громоздкие формулы, представленные в [2]. Можно показать, что ОЛ в пространстве ϵ^* , η и f определяется тогда областью существования решений относительно y трансцендентного уравнения

$$1 - (l/l_c)^2 = (y \operatorname{arctg} y)^{-1}, \quad (1)$$

где l — длина свободного пробега, l_c — ее предельное значение, $y = \xi/l$, ξ — длина локализации. Отношение l/l_c определяется выражением

$$l/l_c = 2/3 \sqrt{\pi/3} \frac{(Rk)^3}{f \Sigma^*}, \quad (2)$$

где Σ^* связана с коэффициентом рассеяния теории Ми

$$\Sigma^* = \sum_{i=1}^3 (2i+1)(|a_i|^2 + |b_i|^2). \quad (3)$$

Коэффициенты рассеяния a_i , b_i определены в [3].

Остановимся несколько подробнее на вопросе о сделанных допущениях и рамках применимости используемой модели. Прежде всего мы пренебрегаем собственным поглощением сферических рассеивателей и полагаем ϵ^* вещественным. В общем случае особенности локализации в поглощающей среде рассмотрены в [4]. Показано, что поглощение уменьшает коэффициент диффузии. Вместе с тем предсказывается возможность резкого перехода между областями локализации и делокализации даже при наличии сильного поглощения. Наши оценочные расчеты показывают, что умеренное поглощение ($\operatorname{Im}\epsilon^* < \operatorname{Re}\epsilon^*$) весьма

незначительно влияет на контур ОЛ, за исключением точек, в которых $\operatorname{Re} \varepsilon^* = -(n+1)/n$ (поверхностные, или Ми-резонансы). Например, при $\operatorname{Re} \varepsilon^* \approx -2$, что соответствует $n = 1$ и дипольному резонансу, поляризуемость шара $\alpha \sim (\varepsilon^* - 1)/(\varepsilon^* + 2)$ должна сильно зависеть от $\operatorname{Im} \varepsilon^*$. Далее мы отметим влияние этого фактора на форму ОЛ.

Следующее приближение, используемое в настоящей модели, касается величины удельного объема сфер. Здесь предполагается усреднение фотонного пропагатора по множеству всех возможных конфигураций, полученных в результате случайного распределения сферических рассеивателей, и в дальнейшем записывается уравнение Дайсона для его фурье-трансформанты. Хотя при этом учитывается пространственная дисперсия, мы считаем такую операцию корректной лишь при $\langle d \rangle \geq \lambda$, где $\langle d \rangle$ — среднее расстояние между сферами. Иными словами, каждая сфера должна образовать сколько-нибудь протяженную рассеянную волну до следующего акта рассеяния. Ясно, что при приближении к порогу перколяции указанное условие нарушается. Кроме того, при больших f может возникнуть необходимость учета более трех порядков рассеяния. Мы полагаем, во всяком случае, что нет достаточных оснований считать приведенные далее расчеты при $f > 0.3$. С осторожностью нужно подходить и к определению относительно диэлектрической проницаемости $\varepsilon^* = \varepsilon_s/\varepsilon_m$. Для очень малых частиц может оказаться некорректным использование для ε_s его макроскопических значений из-за ряда эффектов [5]. С другой стороны, в сильно разупорядоченных структурах (при больших f) может модифицироваться и ε_m , например в области колебательных резонансов решетки [2].

Результаты расчетов и обсуждение

Рассмотрим (рис. 1) поведение ОЛ при фиксированной длине волны λ и числе заполнения f . При этом сечение рассеяния для отдельной сферы может быть представлено в виде

$$C_{\text{sca}} = \frac{k^4}{6\pi} |\alpha|^2 = \frac{k^4}{6\pi} \frac{f^2}{N^2} |\alpha^*|^2, \quad (4)$$

где α и α^* — обычная и нормированная на объем поляризуемости сфер, N — их концентрация в единице объема. В дипольном приближении

$$\alpha^* = 3 \frac{\varepsilon^* - 1}{\varepsilon^* + 2}. \quad (5)$$

В нашем рассмотрении изменение безразмерного параметра $\eta = kR = -2\pi R/\lambda$ пропорционально изменению R . При увеличении R , если f фиксировано, концентрация сфер N падает, а сечение рассеяния при этом увеличивается. Наоборот, длина упругого рассеяния l_{sca} , которая грубо ведет себя как $(NC_{\text{sca}})^{-1}$, падает. Подобно авторам работы [1] мы полагаем, что $l_{\text{sca}} \approx l$. Итак, усиливается многократное рассеяние, а средняя длина свободного пробега l уменьшается. При некотором η_{\min} (или R_{\min}) в результате когерентной интерференции рассеянных волн наступает их локализация. Отметим, что, как следует из [5], при $\varepsilon^* \rightarrow -2$ (при приближении к частоте Фрелиха, соответствующей дипольному резонансу сферической частицы) α^* возрастает. Это

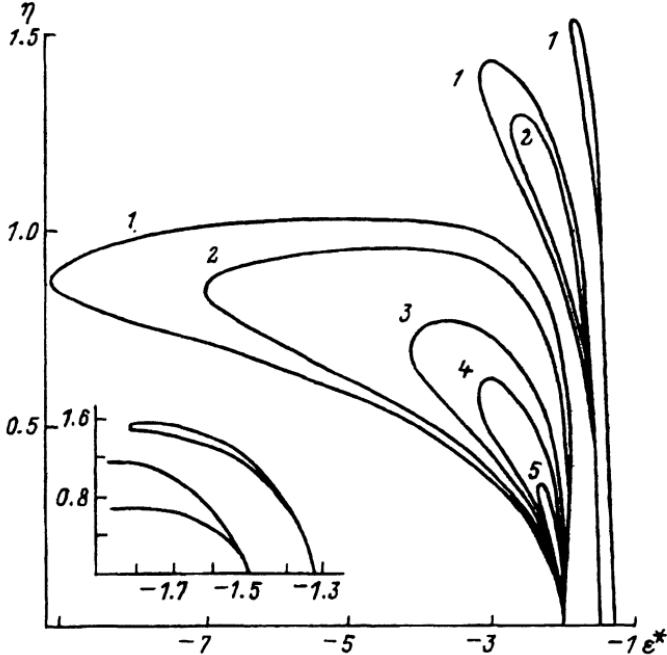


Рис. 1. Сечения области локализации плоскостями $f = \text{const}$: $f = 0.25$ (1), 0.2 (2), 0.1 (3), 0.05 (4), 0.01 (5).

Большая область соответствует первому порядку рассеяния, узкие области справа соответствуют второму и третьему порядкам. На вставке в увеличенном масштабе представлены области, соответствующие второму и третьему порядкам рассеяния при $f = 0.25$.

означает, что то же значение сечения рассеяния может быть достигнуто при больших N , т.е. при меньшем η или R (см. рис. 1). В принципе при $\varepsilon^* \rightarrow -2$ $\eta \rightarrow 0$, если пренебречь эффектами, связанными с диссипацией энергии в результате собственного поглощения материала сфер.

С другой стороны, существует некоторое η_{\max} (и R_{\max}), соответствующее минимальному значению концентрации частиц, при котором локализация еще возможна. Фазовые соотношения для рассеянных волн при $\eta = \eta_{\max}$ уже начинают способствовать их делокализации. Интересно, что η_{\max} (и R_{\max}) ведет себя немонотонно при $\varepsilon^* \rightarrow -2$: сначала медленно возрастает, потом падает. Заметим, что правомерность применения дипольного приближения при увеличении частиц снижается. Собственно, условие $R_{\max} \rightarrow 0$ при $\varepsilon^* \rightarrow -2$ выполняется именно для малых R_{\max} .

Представляет интерес проследить, как изменяется отношение нижнего и верхнего предельного радиусов R_{\min}/R_{\max} в зависимости от ε^* при разных f . (рис. 2). Знание такой зависимости позволяет определить размеры области поляритонной локализации вдоль координаты ε^* . Условие $R_{\min} = R_{\max}$ задает левый край ОЛ, это условие достигается при некотором критическом ε_{lf}^* . Далее при $\varepsilon^* \rightarrow -2$ $R_{\min}/R_{\max} \rightarrow 0$, поскольку $R_{\min} \rightarrow 0$ (сплошная линия). На самом деле диссипативные процессы ограничивают дипольную поляризуемость шара на частоте Фрелиха, и R_{\min} не достигает нуля. Правый край ОЛ, задаваемый тем же условием $R_{\min} = R_{\max}$, достигается при $\varepsilon^* = \varepsilon_{dr}^*$, несколько большем, чем -2 .

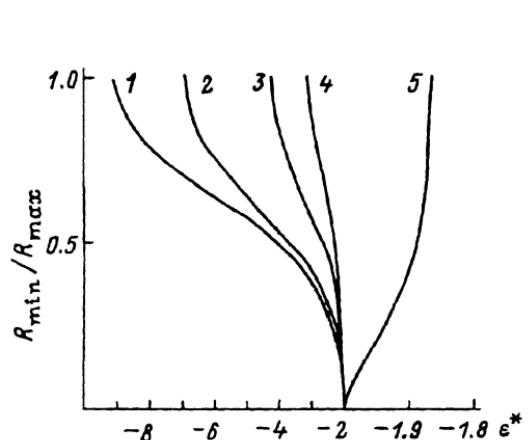


Рис. 2. Отношение верхнего и нижнего предельных радиусов частиц $R_{\min}/R_{\max} = \eta_{\min}/\eta_{\max}$ при значениях $f = 0.25$ (1, 5), 0.2 (2), 0.1 (3), 0.05 (4).

Масштаб по оси абсцисс при $\epsilon^* > -2$ увеличен в 20 раз.

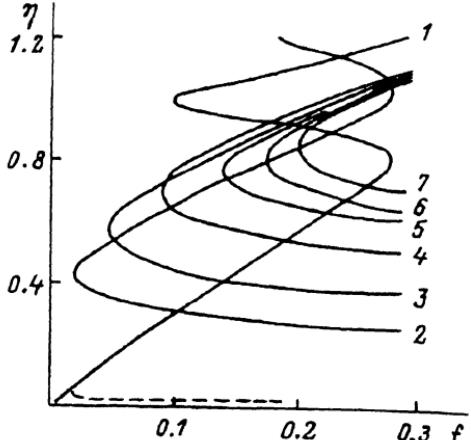


Рис. 3. Сечения области локализации плоскостями $\epsilon^* = \text{const}$: $\epsilon^* = -2$ (1), -2.5 (2), -3 (3), -4 (4), -5 (5), -6 (6), -7 (7).

Штриховая линия соответствует $\epsilon^* = -2$ с учетом диссипации энергии.

На рис. 3 представлены сечения ОЛ поляритонов плоскостями $\epsilon^* = \text{const}$. Таким образом, каждая кривая задает нижний край этой области в 3D-пространстве при фиксированных ϵ^* ; верхний край задается плоскостью $f = f_{\lim} = -0.74$ (предел плотной упаковки сфер). Особенности поведения кривых 1–7 достаточно очевидны. При $\epsilon^* = -2$ кривая 1 начинается с нуля, моделируя уже описанную нами идеальную ситуацию. Вследствие диссипации энергии нуль, конечно, недостижим, и в результате область малых f отрезается (условно показано штриховой линией). Далее при $f > 0.27$ широкая область, соответствующая резонансу с $n = 1$, перекрывается с более узкой областью, соответствующей $n = 2$. Что касается третьей области ($n = 3$), то она, согласно нашим результатам, перекрывается с областью, соответствующей $n = 2$ при $f \geq 0.45$.

Итак, в работе рассчитана форма трехмерной области локализации поляритонов в системе сферических частиц и рассмотрены ее сечения в ортогональных плоскостях $f = \text{const}$ и $\epsilon^* = \text{const}$. Хотя эти расчеты не дают надежных результатов в предельных случаях при $\epsilon^* \rightarrow \infty$ и $f \rightarrow f_{\lim}$ (первое из-за трудностей вычисления функций Бесселя большого аргумента, второе из-за ограниченности применимости модели для больших концентраций), они могут быть полезны при постановке соответствующих экспериментов по обнаружению локализации поляритонов в разупорядоченных средах и их интерпретации.

Настоящая работа поддержана Фондом фундаментальных исследований Госкомитета Украины по науке и технологиям (проект № 2.3/261).

Список литературы

- [1] Arya K., Su Z.B., Birman I.L. Phys. Rev. Lett. **57**, 2725 (1986).
- [2] Cheng Z., Gu S.W., Fang I.X. Phys. Lett. A **131**, 9, 524 (1988).
- [3] Barlas T.R., Dmitruk N.L., Pidlisnyi E.V. Ukr. J. Phys. **40**, 5, 853 (1995).
- [4] Yosefin M. Europhys. Lett. **25**, 9, 675 (1994).
- [5] Венгер У.Ф., Гончаренко А.В., Завадский С.Н. Опт. и спектр. **77**, 2, 274 (1994).